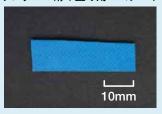
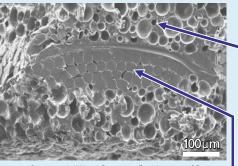


JFEテクノリサーチ株式会社

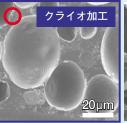
JANUARY 2013

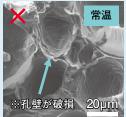
サンプル:滑り止め用ゴムシート





1.多孔質ゴム部

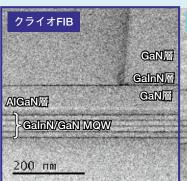


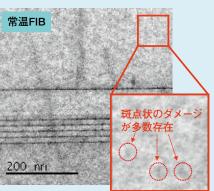


20 µm

2.繊維部

図1 クライオミクロトーム切削法により加工した滑り止め用ゴムシート断面の SEM観察結果





クライオ加工 ※伸び変形あり

図2 クライオFIB法により加工したGaN積層膜断面 のSTEM (走査透過電子顕微鏡) 観察結果

クライオ機能を活用した電子顕微鏡観察用の試料作製技術 ~クライオミクロトーム/クライオイオンビーム加工技術~

Sample Preparation Technique by Cryogenic Processing for Electron Microscope

高分子材料やパワー半導体などの機 能性材料において、走査電子顕微鏡 (SEM)や透過電子顕微鏡(TEM)による 試料断面の微視的な組織観察はきわめ て重要です。ミクロトーム切削法やイ オンビーム加工法は、研磨剤や洗浄に よる試料の汚染がなく平滑な観察面に 仕上げることができるため、一般的に 用いられる試料作製技術です。しかし ミクロトーム切削法では、樹脂などの 軟質材料の場合は切削時に試料が変形 したり、イオンビーム加工法では、Ga などの一次イオンが打ち込まれること による結晶欠陥や発熱による変質(溶 融、反応等)が生じるという問題が指摘 されていました。これらの問題を解決 するために、この度、当社はミクロトー

ムおよびイオンビーム加工装置にクラ イオ機能を付加しました。

クライオミクロトーム加工技術

高分子材料の多くは、-100 ~ -200℃ の間にガラス転移点をもち、これより 低温では硬度が上昇します。図1は粘 着ゴムシートを約-100℃に凍結し、ミ クロトーム切削加工した面のSEM像で す。この試料には繊維組織が存在しま すが、常温加工したものと比較すると、 凍結させた場合は繊維が変形すること なく切削できています。

クライオ集束イオンビーム (FIB) 加工技術

GaN系の化合物半導体は、LEDや次 世代のパワー半導体として注目されてお り、TEMにより多層構造の解析や欠陥解 析が行われています。半導体の薄膜試料 加工には、FIBが用いられます。GaN系 半導体はイオンダメージが起こりやすい 材料として知られています。図2はサファ イア基板上に成長させたGaN系半導体 を、クライオ条件と常温条件でFIB加工し たTEM像です。常温で加工した試料で は、欠陥に起因した斑点状のコントラスト が試料全体に存在していますが、クライ オ加工した試料の場合は欠陥によるコン トラストはほとんど認められていません。

クライオ加工技術を活用し、さまざま な分野からの試料調整や組織観察のご要 望にお応えいたします。

> お問合せ先:ソリューション本部(川崎) ナノ材料評価センター

> > 猪瀬 明

inose@jfe-tec.co.jp

Depth Profile Analysis of Electrodes with Radio-Frequency Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (rf-GDS)

電池材料の物理解析技術(3)

~ rf-GDSによる電極材料の深さ方向分析~ ソリューション本部(千葉) 電池・材料解析評価センター 槇石 規子

n-makiishi@jfe-tec.co.jp

リチウムイオン二次電池の電極にお いて、電極反応面から集電面への電荷 移動を担うLiや、電解液等に含まれる Fの分布状態を評価することは、電池 特性の解析に重要です。

rf-GDS による電極中の Li、F 分布の測定

高周波グロー放電発光分光分析法 (rf-GDS)は、イオンスパッタリングし ながら試料成分の発光スペクトルを測 定することにより、高感度な深さ方向 分析を可能とした手法です。電極の断 面評価に良く用いられるSEM/EDX法 ではLiの検出は困難ですが、rf-GDS法 によればLiを感度良く測定できるため 電極表層のLi分布測定に適した手法と 言えます。当社では、この技術に加 え、NeガススパッタリングによるFの 分布測定技術、およびトランスファー ベッセルを用いたAr雰囲気中での試

料ハンドリング技術を開発しており、 rf-GDSによる正・負極の分析を高精度 で行える状態を整えております。

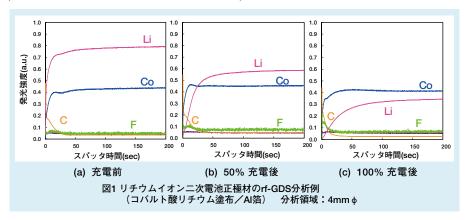
充電状態の異なる正極の分析例

図1に充電状態の異なるコバルト酸リ チウム正極の分析結果を示します。横 軸のスパッタ時間は電極反応面からの深 さに相当する指標であり、縦軸の発光強 度は元素の含有率に相当する指標です。

充電前の正極(a)ではCoとLiの存在比 率が表層から内部まで一定であるのに 対して、50%充電後の正極(b)ではCoに 対するLiの存在比率が低下するととも

に、電極表面にLiの少ない層が形成さ れていることがわかります。さらに充 電率を100%に上げた(c)では、Liの少な い層が電極表層により広く生成してい る状態が確認できます。また、充電後 には、電極反応面にFが濃化しているこ とが確認され、Fを含む合成物の生成 が示唆されます。

このように、電極中のLiやFの分布測 定は、充放電に伴う含有成分の化学反 応を解析する上で非常に有益です。ご 興味がある場合は、是非お気軽にお問 い合わせください。



Gas Corrosion Test of Electronic Components

電子部品のガス腐食試験

~オゾンを含む混合ガス腐食試験による 電子部品の信頼性評価~

ソリューション本部(川崎) 材料機能評価部 腐食Gr 藤原 芳明

yo-fujiwara@jfe-tec.co.jp

はじめに

電子部品の品質信頼性を評価する ためには、部品が使用される実環境を 模擬しつつ加速性のある耐環境試験を おこなうことが必須です。当社は低濃 度ガス腐食試験機を導入して以来、大 気ガス環境を模擬した様々な規格試験 (ISO、IEC、JIS、EIAなど)を実施して

きました。今回、新たにオゾン 発生器を導入し、従来の4種ガス (H_2S, SO_2, NO_2, Cl_2) にくわえ てオゾンガス (O₃) 試験も実施で きる体制を整えました(写真1)。

オゾンが発生する機器の例

おもに室内で使用される機器 の中で、複写機、レーザープリン ター、空気清浄機、脱臭装置な どは高電圧や紫外線を利用する 機構を内蔵しており、オゾンの発 生源となります。したがってこれら機 器内の電子部品は高濃度のオゾン環境 に曝される可能性があります。

オゾンによる電子材料の腐食

単独のオゾンガスの金属腐食への 影響は軽微ですが、大気中にあるSO₂ やNO2ガスなどの腐食性ガスにオゾ ンが共存すると、各種金属の腐食が 促進されることが知られています。 図1は大気を模擬した腐食性4種混合ガ ス (JIS C 60068-2-60 試験方法4:H₂S、 SO₂、NO₂、Cl₂の混合ガス)中に置いた 銅(Cu)およびニッケル(Ni)板の腐食速 度 (mdd単位) と、この混合ガスにオゾ

ン (0.5ppm) をくわえた場合の腐食速度 を比較したものです。オゾンが共存す る環境では、金属材料の腐食が2倍以 上に加速されることがわかります。こ のことから、上述の機器等で起こる腐 食トラブルにおいては、オゾン関与の 可能性を考慮する必要があります。

おわりに

オゾンを含む混合ガスによる腐食試 験は、複写機、レーザープリンターな どオゾンが発生する機器で起こりうる 電子部品の腐食トラブルの再現や原因 解明、部品の耐久性・信頼性評価に最 適です。



写真1 オゾンガス導入可能なガス腐食試験機

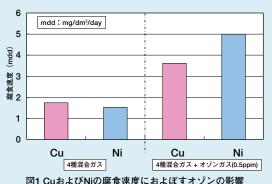


図1 CuおよびNiの腐食速度におよぼすオゾンの影響

Wave-based Nondestructive Testing Technique (2)

波動を応用した 非破壊検査技術(2)

~ドライ超音波カメラ~

計測技術本部 光波センシング部 高田 一

h-takada@jfe-tec.co.jp

はじめに

材料検査や医療などさまざまな分野で 用いられている従来の一般的な超音波映 像装置では、映像化対象物に接触媒質 と称される液体を塗布したり、あるいは、 映像化対象物を液体(水)に浸漬したりす る必要がありました。しかしながら、液 体塗布や液体への浸漬は映像化対象物 を劣化させたり、材質を変化させたりす るおそれがあるため、液体を介在させず に高感度・高分解能で超音波映像化を行 いたいという強いニーズがありました。

ドライ超音波技術

このニーズに応える、ドライ超音波技

術を開発しました。水を満たしたケースの底面に配した薄膜を真空吸引して映像化対象物に密着させ、薄膜を介して超音波を送受波するというものです(図1)。性能を左右するのは超音波を伝達しやすい薄膜の選定にあり、種々検討を進めた結果、高効率に超音波を伝

達し、かつ薄膜の高耐久性(10⁴回の真空 吸引に耐える)を実現できるものを見出し ました。適用可能な超音波周波数の上限 は50MHzです。

ドライ超音波カメラ

カメラの構造は水を封入したケースに 超音波フェイズドアレイ(PA)プローブと 機械走査機構を配置したものであり、PA プローブによる超音波ビームのリニア電 子走査とその直交方向への機械走査とを 組み合わせることにより、物体内部の状態を高分解能でかつ高速に2次元画像化 することができます(図1、写真2)。

2次元の映像は2Hz程度の高い速度で更新され、内部の映像化が瞬時に行われますので、検査時間の短縮が可能になります。

図2は鋼板の深さ1mmの所に存在する ϕ 2mmの欠陥を、周波数25MHzのPAプローブを取り付けたドライ超音波カメラで画像検出した例です(視野:25×25mm、視

野サイズはPAプローブの仕様によります)。 おわりに

開発した装置は水の浸透により状態変化が起こりやすいFRPやセラミックス、水による機能劣化、腐食、電食が懸念される電子部品や金属部品などの超音波映像化や、水や油をきらう環境下での超音波検査に威力を発揮します。

超音波プローブ2次元走査装置を用いて小型対象物内部を映像化する場合には、組み込み型ドライ超音波装置を利用することが可能です。対象物を薄膜と試料台の間に挟んで真空封入し、薄膜上部に設けた水槽内でプローブを走査させて撮影します。

ご要望に応じてご説明やデモンストレーションを実施します。お気軽にご相談ください。

(ドライ超音波の基礎技術は国立大学法人東北 大学殿が開発した技術を用い、独立行政法人 科学技術振興機構殿の助成金を得て、実用化 を図りました。)

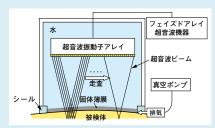


図1 ドライ超音波装置の構成



写真1 ドライ超音波カメラに よる鋼板探傷例

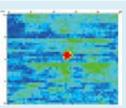


図2 鋼板表層部の内部 画像化例

Testing and Evaluation of Methane Fermentation Systems

メタン発酵試験

~各種バイオマス原料のメタン発酵適用 評価試験~

ソリューション本部(川崎) 設備・プロセス技術部 深田 尚平

fukada@jfe-tec.co.jp

はじめに

メタン発酵は、利用されずに廃棄されているバイオマスの有効活用のひとつであり、(1)有機物からメタンガスとしてエネルギー回収ができる、(2)廃棄物の減容化ができる、(3)非燃焼方式で有害物質が発生しない等の利点を有しています。食品リサイクル法では、肥料化、飼料化、油脂化、油脂製品化とならびメタン化がリサイクル法の一つに指定されており、平成23年末時点で登録再生事業者の4%がメタン化を採用しており(出典:農林水産省、食品リサイクルの現状)、今後も増加が見込まれます。

試験装置および試験方法

図1にバッチ式試験装置を、図2に

連続式試験装置を示します。一般的な 試験方法としては、まずバッチ式試験 装置にて発酵条件を変えた数水準の試 験を行い、お客様の試料を用いたメタ ン発酵の最適条件を見出します。次に 連続式試験装置にてその最適条件に おける連続試験を行い、メタン発酵処 理の長期運転安定性を確認します。

発酵試料例

試験実績としては、下水濃縮汚泥、

畜産廃棄物が多数ですが、蒸粕、コーヒー粕等のように、そのものだけでは 発酵利用し難い食品廃棄物を下水濃縮 汚泥と混合してメタン発酵させる試験 の実績等もございます。

おわりに

お客様のご希望の試料を用いて、 (1)メタン発酵が可能であるかの見極め、 (2)最適な発酵処理条件の選定を行いま す。お気軽にご連絡、ご相談ください。



図1 バッチ式試験装置 (2L/基×4基)



図2 連続式試験装置(20L/基×2基)

Delivery Composition Analysis of Metal Materials by GreenFACT®

金属材料の出張分析GreenFACT®

~鉄鋼中炭素を高精度に分析する 出張分析システム~ 福山事業部 工程分析部 永嶋 仁

nagashima@jfe-tec.co.jp

はじめに

近年、鋼材等の海外調達品増加に伴 い製造現場や建設現場等でのオンサイ ト成分分析ニーズが拡大しています。 当社は2007年に可搬式スパーク発光分 析装置(GreenFACT®)を用いた金属材 料の出張分析事業を開始し、実績を積 み上げてきました。

GreenFACT®出張分析は、専門の技 術者が現地に赴き、その場で迅速に金 属材料の成分を分析するものです(写 真は測定の様子)。

本装置は類似の他社分析装置に比 べ、特に鋼中炭素含有量の分析精度に 優れており、0.01%レベルの炭素量を 正確に測定することができます。他の 金属元素(15元素)も同時に高精度に分 析することが可能です(**表1**)。

鉄鋼中炭素分析精度に優れている理由

①高感度検出器を採用:本装置は光

電子増倍管(フォトマル、PMT)を検出 器に使用しています(表1)。これは製鉄 所の溶鋼分析値の品質保証に用いる大 型・高性能の据置型スパーク発光分析装 置と同等の性能を有する検出器で、一 般的なCCD検出器に比べ炭素、リンお よび硫黄の分析精度が優れています。

②分光器内の高精度温度調節機能 を保有:分光器は測定温度変化の影響 を受け易く、分析精度低下の要因とな ります。本装置には分光器内の温度を 0.1℃単位で制御する機能が付与され ております(表1)。これにより装置内 の分光環境が安定します。

本装置の鋼中炭素分析精度

JSS鉄鋼認証標準物質を用いた炭素 分析データを**表2**に示します。低炭素域 (C=0.01 \sim 0.02%)で \pm 0.002%の 精度で 分析が可能です。

まとめ

GreenFACT®は特に炭素の分析精度 に優れており、鋼材規格判定やPMI検 査に有効です。出張分析は、東日本(川 崎) と西日本(福山) の2拠点で全国展 開しており、現場で迅速かつ高精度な 成分分析の提供が可能です。



写真 GreenFACT®測定の様子

表1 GreenFACT®の分析条件

	GreenFACT*	
原理	スパーク放電発光分光分析法	
波長範囲	190 ~ 410nm	
分光器	温度安定型分光器 (300mm)	
回折格子	3600 本 /mm	
検出器	光電子増倍管 (PMT)	
測定成分	C,Si,Mn,P,S 等 15 成分	
C検出下限	0.003%	

表2 GreenFACT®の炭素分析精確さ

単位/		単位/%
	JSS1002-1	JSS1003-1
C 認証値	0.0083	0.019
n=1	0.009	0.019
n=2	0.008	0.017
n=3	0.009	0.018
n=4	0.006	0.019
n=5	0.009	0.018
n=6	0.010	0.019
n=7	0.009	0.020
n=8	0.009	0.021
n=9	0.008	0.019
n=10	0.010	0.017
Ave	0.0087	0.0187
精確さ	±0.002	±0.002
S.D.	0.001	0.001
CV%	13	7

お問い合わせ先

【営業本部】

【営業総括部】

TEL:03-5821-6811 FAX:03-5821-6855

【東京営業所】

TEL:03-5821-6811 FAX:03-5821-6855 千葉支所

TEL:043-262-2313 FAX:043-262-2199 川崎支所

TEL:044-322-6208 FAX:044-322-6528 宇都宮支所

TEL:028-610-0355 FAX:028-610-0356 東北支所

TEL:022-211-8280 FAX:022-211-8281

【名古屋営業所】

TEL:052-561-8630 FAX:052-561-3374 知多支所

TEL:0569-24-2880 FAX:0569-24-2990

【大阪営業所】

TEL:06-6459-1093 FAX:06-6459-1099 神戸支所

TEL:078-304-5722 FAX:078-304-5723 倉敷支所

TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618 福山支所

TEL:084-945-4137 FAX:084-945-3989 【九州営業所】

TEL:092-263-1461 FAX:092-263-1462

TEL:0835-27-1011 FAX:0835-27-1012

【土壌環境部】

営業グループ

TEL:044-322-6537 FAX:044-322-6528 大阪グループ

TEL:06-6459-1087 FAX:06-6459-1099

【ソリューション本部(千葉)】

TEL:043-262-2313 FAX:043-262-2199

【ソリューション本部(川崎)】

TEL:044-322-6208 FAX:044-322-6528

【ソリューション本部(西日本)】

倉 敷 TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618 福 山 TEL:084-945-4137 FAX:084-945-3989

【計測技術本部】

TEL:043-262-4181 FAX:043-262-2665

【ビジネスコンサルティング本部】

東 京 TEL:03-3510-3384 FAX:03-3510-3476 京 浜 TEL:044-322-6429 FAX:044-322-6520

詳しくは、当社ホームページで http://www.jfe-tec.co.jp

◆このパンフレットの送付中止、宛名変更は jfetecsalesmarketing@jfe-tec.co.jp へご連絡ください

JFE-TEC News (2013)

No 34 2013年1月発行

発行人/高野 茂

発行所/JFEテクノリサーチ株式会社 営業総括部

〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル3F)

Tel: 03 - 5821 - 6811

©JFE Techno-Research Corporation 2013